利用技術

# 全反射高速陽電子回折法を用いたグラフェン 超伝導材料の原子配列解析



遠藤 由大\*1 Endo Yukihiro



高山あかり<sup>\*2</sup> Takayama Akari



1 はじめに

グラフェンは、炭素(C)原子が蜂の巣のように 結合して原子シート状になった2次元物質であり、 原子配列が非常に安定していること、高い柔軟性を もつこと、熱伝導や電気伝導等の物理的性質が優れ ていること等から、シリコンに代わる新素材として 基礎・応用の両面から着目されている<sup>1,2)</sup>。特に、 近年、グラフェンのもつ優れた物理的特性と組み合 わせ、グラフェンに超伝導を発現させようとする試 みも活発に行われている<sup>3,8)</sup>。

グラフェンが幾層にも積み重なったグラファイト における超伝導の歴史は古く、 グラファイトの層間 に金属原子を挿入したグラファイト層間化合物 (Graphite-Intercalation-Compound, GIC) は, 1965 年 の報告以降、多くの化合物で超伝導転移が観測され ている<sup>9,10</sup>。筆者らの研究グループでは、GIC を極 限まで薄くした「2層グラフェン層間化合物」に着 目し、シリコンカーバイド (SiC) 結晶基板上に作 成された2層グラフェンにカルシウム(Ca)原子 を挿入した化合物において超伝導が発現することを 実験により観測した<sup>5)</sup>。ここで、「SiC上2層グラフェ ン|は、実際には「炭素原子層が合わせて3層積層 された構造」をもつことに注意したい。なぜなら、 SiC 基板上にグラフェンが成長する時に SiC 基板と グラフェン層の間には、バッファー層と呼ばれる炭 素の層が副産物として形成される。バッファー層は、

炭素原子のシートという意味ではグラフェンに良く 似ているものの,SiC基板との間に強い結合をもつ ことから、グラフェンとは異なる層として扱われる。 そのため、「SiC上の2層グラフェン層間化合物」 の構造は、上の2枚のグラフェンの層間にのみCa 原子が挿入された原子配列であると信じられてき た。しかし、その実際の構造決定には至っておらず、 正確な構造の理解には疑問が残っていた。

本研究では、電子の反粒子である陽電子を用いた 「全反射高速陽電子回折(Total-Reflection High-Energy Positron Diffraction, TRHEPD)法」という試 料最表面の原子配列の情報を高感度で検出できる実 験手法<sup>11)</sup>を用いて、SiC上Ca挿入2層グラフェン の原子配列の構造解析を行った。その結果、これま で信じられてきた原子配列とは異なり、グラフェン とバッファー層の間のみにCa原子が挿入されてい ることを明らかにし(図1)<sup>12)</sup>、誤った原子配列構造 をもとにした研究に修正を強いることになった。

## 2 全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法

一般的に、3次元結晶の原子配列の決定には、物 質への侵入長が長く、物質の内部にまで侵入するX 線回折が用いられる。一方、基板上の2次元物質の 原子配列解析においては、X線よりも侵入長の短い 電子線を用いた実験が多く行われてきた。しかし、 表面から数原子層の領域でも、その原子配列は表面



図1 SiC 上 Ca 挿入2層グラフェンの構造モデル

再構成や格子緩和のために3次元結晶と比べても非 常に複雑であり,表面から4~5層程度の領域内を 積分された情報の中から構造を決定することは難し い。

TRHEPD 法は陽電子をプローブとして用いた実 験手法である。陽電子は電子とは逆の「正の電荷」 をもつために、すべての物質の表面から斥力を感じ るという特徴をもつ。この性質のため、陽電子を表 面すれすれの角度(0~2°)から入射させると、物 質内部に陽電子が全く入らない現象(全反射)が起 き、このことが表面構造解析の大きな利点となって いる。更に、全反射の臨界角を超えて入射する角度 を徐々に大きくすることで、陽電子も徐々に物質内 に侵入する。入射線と平面の間で測った角度を,視 射角 (glacing angle) と呼び, 陽電子線の視射角を 調節することで、物質の最表面から表面数原子層の 深さまで陽電子を侵入させることができ、その領域 内のみの原子配列解析をすることが可能となってい る<sup>11)</sup>。実験は、高エネルギー加速器研究機構(KEK) が世界で唯一保有する装置を用いて行った。

本研究では,TRHEPD 法によって得られた回折 パターンのうち,(00)スポット(鏡面反射点)強 度の視射角依存性(ロッキング曲線と呼ばれる)の 実験値と構造モデルから計算された値を比較するこ とで構造解析を行った。ロッキング曲線の計算には



図2 ビームの入射方向の模式図

マルチスライス法の動力学的回折理論を用い<sup>13</sup>,実 験から得られたロッキング曲線は,R因子 (reliable factor)により理論曲線と比較・評価した。R因子 の値が小さいほど,実験値と計算値が近いことを示 している。

ここで, 陽電子ビームの入射方向について説明す る。本研究では、図2に示すように、2つの異なる 方位角方向. ここでは. [1100] 方向 (Many-Beam 条件) と [1100]+7.5° 方向(One-Beam 条件)から入 射した陽電子ビームの反射強度を用いて構造解析を 行った。One-Beam 条件では、意図的に対称性の悪 い方向からビームを入射することで、面内周期構造 による干渉を打ち消し, 面に垂直方向の周期性のみ を選択的に調べることができる。それに対して, Many-Beam 条件は対称性の良い方向からビームを 入射するため、ビーム方向に対して垂直な方向の面 内周期構造と面直方向の構造の両方に依存した回折 強度を得ることができる。効率的な構造解析のため、 初めに One-Beam 条件のロッキング曲線を解析して 面直方向の原子配列(原子層間距離)を決定し、得 られた層間距離を反映させた構造モデルをもとに Many-Beam 条件の解析を行った。

## 3 実験結果

SiC 上 2 層グラフェンにおいて, Ca 原子が挿入さ れる可能性がある位置を考えると, 図 3(a)に示す 3 種類が検討すべき構造の候補となる。ここで, model 1 は, これまで信じられてきた構造モデルである。 図 3(b)に, Ca 挿入後の試料を One-Beam 条件で測定 したロッキング曲線を示す。本研究では, バッファー



図3 (a)SiC 上 Ca 挿入 2 層グラフェンの構造モデル案。
(b) One-Beam 条件で測定したロッキング曲線と各構造
モデルにおける理論曲線

層とグラフェン層を同じ構造とみなし, SiC 上3層 グラフェンのモデルを仮定して解析を行った。実際 のバッファー層は原子スケールで凹凸(バックリン グ)を持つ炭素シートであるため、平坦な炭素シー トであるグラフェンとは異なる構造ではあるが、そ のバックリングの大きさは0.4 Å以下<sup>1416)</sup>であること、 また表面から深い位置に存在することからロッキン グ曲線への影響は少ないと考えられる。構造解析の 結果, 図3(b)に示すように, model 2, すなわち Ca 原子がバッファー層と1層目のグラフェンの間にの み挿入される構造が最も確からしいことが分かった (Ca挿入グラフェンでは、後述する表面粗さの影響 のため、視射角 2°以上の領域で R 因子を計算・評 価している)。層間距離はそれぞれ、バッファー層 - グラフェン層間及びグラフェン層 - グラフェン層 間で4.21±0.11Å, 3.33±0.16Åと得られた。また, Ca 原子の場所はバッファー層より 1.46 ± 2.24 Å 高 い位置に存在すると導かれた。また、グラフェン層 - グラフェン層間距離は、Caを挿入する前のグラ フェン層間の距離と誤差の範囲で同じであること, Ca 原子が挿入されたバッファー層 - グラフェン層 間の距離(4.21±0.11Å)はGICである C<sub>6</sub>Caの層 間距離(4.5 Å)<sup>17)</sup>と近い値であることが分かった。



図 4 (a) AB 及び AA stacking 構造の模式図。(b) Many-Beam 条件で測定したロッキング曲線と各構造モデルにおけ る理論曲線。(c) 決定した構造模式図.(d) 電気抵抗の温度 依存性

次に、面内構造について述べる。2層グラフェン は、図4(a)のように、2枚のグラフェンが入れ子の ように半周期ずれて重なった構造をAB. ずれずに 重なった構造をAA stacking (積層)構造と呼び,2層 の積層の仕方によって積層構造が区別される。通常, 2 層グラフェンは AB stacking 構造<sup>18)</sup>, GIC である C<sub>6</sub>Ca は AA stacking 構造の間に Ca が位置している ことが知られているが(図1)<sup>19)</sup>,本研究において Many-Beam 条件で測定した実験及び解析結果から, SiC 上 Ca 挿入2 層グラフェンではバッファー層か ら 表 面 に 向 か っ て, A-Ca-BA stacking 構 造 又 は A-Ca-AB stacking 構造が実験値と近い値を取ることが 分かった(**図**4(b))。本研究による構造解析で最も 小さい R 因子を示す構造を図 4(c)に示す。上の 2 層 のグラフェン間には Ca が挿入しておらず、通常の2 層グラフェンとみなせるため, AB stacking 構造をも つことは自然な結果である。一方, バッファー-グラ フェン層間の積層構造に関して, A-Ca-BA stacking 構 造と A-Ca-AB stacking 構造の R 因子はそれぞれ R = 1.70 %, R = 2.07 %であった。R因子及びロッキン グ曲線の比較から議論する場合, 図4(c)の A-Ca-BA 積層構造がもっとも確からしいと言えるが, GIC の C<sub>6</sub>Ca との構造比較から<sup>19)</sup>, 現時点では A-Ca-AB 積層 構造の可能性も残されている。最終的な構造決定に は、第一原理計算や異なる実験結果を複合して議論 する必要がある。

最後に,この試料における超伝導特性を紹介する。 「その場」極低温四端子電気伝導測定装置<sup>20)</sup>により, 超高真空中で電気抵抗の温度依存性を測定した結 果,図4(d)に示すように,4Kで抵抗値が低下し始 め2.2Kでゼロ抵抗に達するという,先行研究と同 様の超伝導転移を観測した<sup>5,12)</sup>。また,本研究で決 定した構造から2層グラフェン層間化合物の超伝導 を議論するならば,最表面のグラフェンは超伝導に 関与しない可能性が高いと考えられる。すなわち, SiC 基板上の1層グラフェンにおいても超伝導が発 現する可能性があり,この検証が今後の課題である。

#### 謝辞

本研究は日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの深谷有喜研究主幹,高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の望月出海助教, 兵頭俊夫ダイヤモンドフェローとの共同研究です。

#### 引用文献

- K. S. Novoselov and A. K. Geim, *Nat. Mater.*, 6, 183 (2007)
- 2) K. S. Novoselov, et al., Nature, 438, 197 (2005)
- B. M. Ludbrook, et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 112, 11795 (2015)
- A. P. Tiwari, et al., Journal of Physics: Condensed Matter, 29, 445701 (2017)

- 5) S. Ichinokura, et al., ACS Nano, 10, 2761 (2016)
- 6) M. Xue, et al., Journal of the American Chemical Society, **134**, 6536 (2012)
- 7) Y. Cao, et al., Nature, 556, 43 (2018)
- 8) H. B. Heersche, et al., Nature 446, 56 (2007)
- M. Dresselhaus and G. Dresselhaus, Advances in Physics, 30, 139 (1981)
- 10) T. E. Weller, et al., Nature Physics, 1, 39 (2005)
- 11) Y. Fukaya, et al., Journal of Physics D: Applied Physics, 52, 013002 (2018)
- 12) Y. Endo, et al., Carbon, 157, 857 (2020)
- 13) A. Ichimiya, Japanese Journal of Applied Physics, 22, 176 (1983)
- 14) L. De Lima, et al., Physical Review B, 87, 081403 (2013)
- 15) M. Conrad, et al., Physical Review B, 96, 195304 (2017)
- 16) I. Razado-Colambo, et al., Scientific reports, 8, 10190 (2018)
- N. Emery, et al., Science and Technology of Advanced Materials, 9, 044102 (2009)
- 18) E. Mostaani, et al., Physical review letters, 115, 115501 (2015)
- 19) N. Emery, et al., Physical review letters 95, 087003 (2005)
- 20) M. Yamada, et al., e-J. Surf. Sci. Nanotechnol. 10, 400 (2012)

(\*1東京大学大学院理学系研究科,\*2早稲田大学 理工学術院先進理工学研究科)